Université Paris-Saclay

Partager

Email destinataire :

Vous devez renseigner un email valide

Envoyer

Une erreur est survenue. Merci de réessayer ultérieurement

Le mail de partage a bien été envoyé.

Ajouter au comparateur

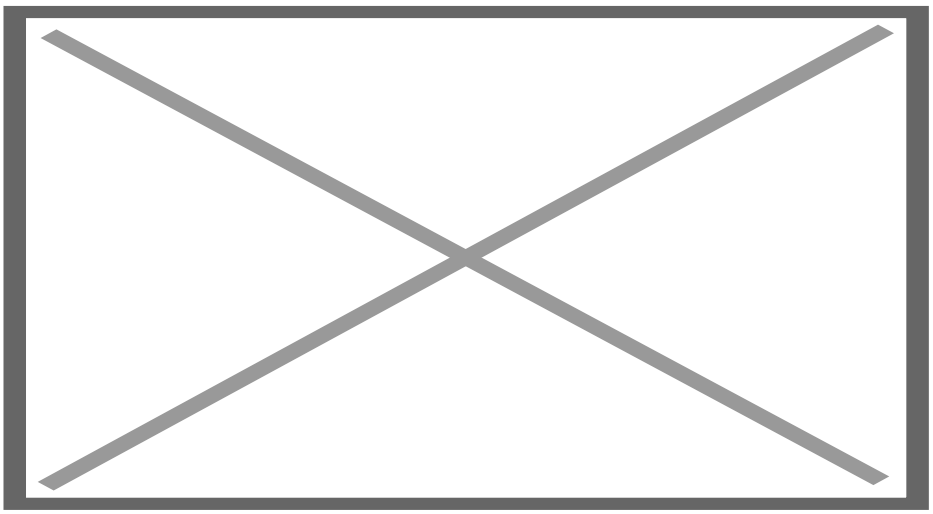
M2 Droit de l'innovation et propriété industrielle

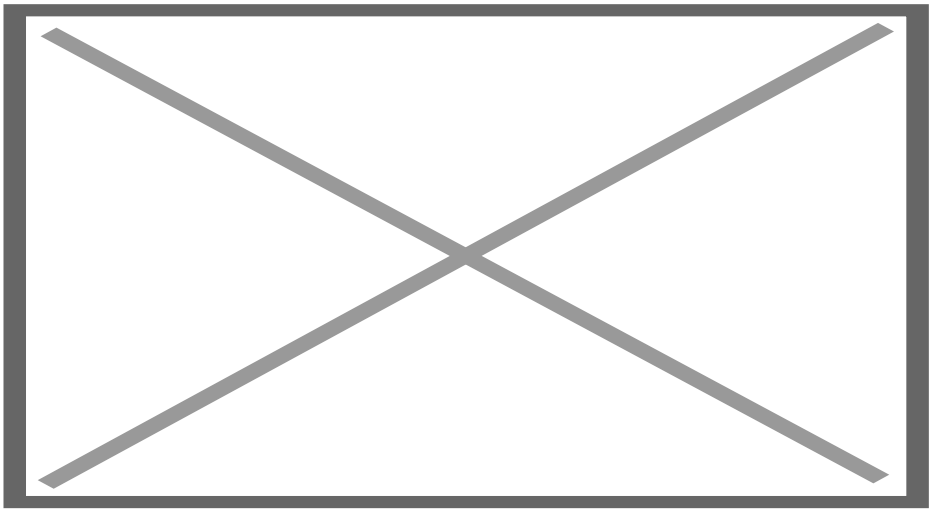
Master
Mention Droit de la propriété intellectuelle, du numérique et de l’espace
Régime(s) d'inscription
Formation initiale
Langue(s) d'enseignement
Français

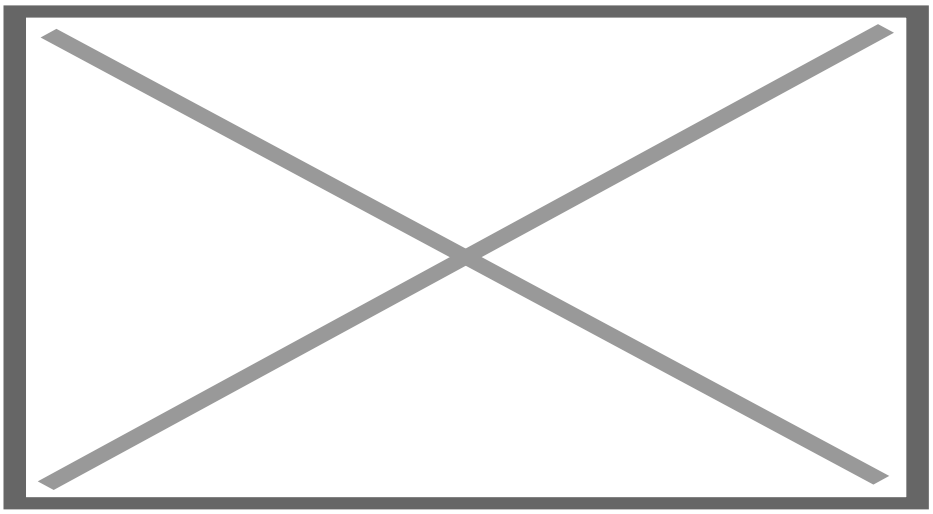
Un webinaire de présentation de la formation est organisé conjointement avec le parcours DCN le **lundi 23 mars à 18H30** en visio Teams : https://bit.ly/469ZSpz

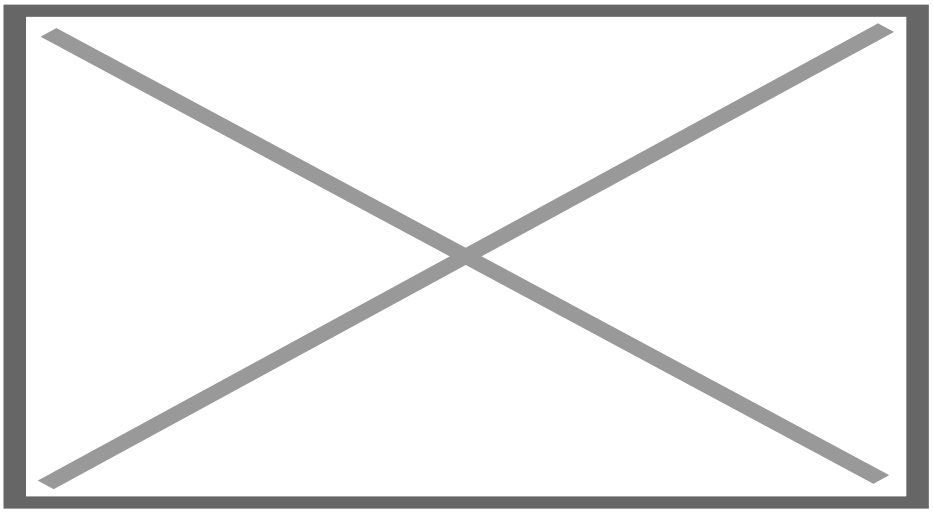
Les professeurs responsables seront heureux de répondre à vos questions.

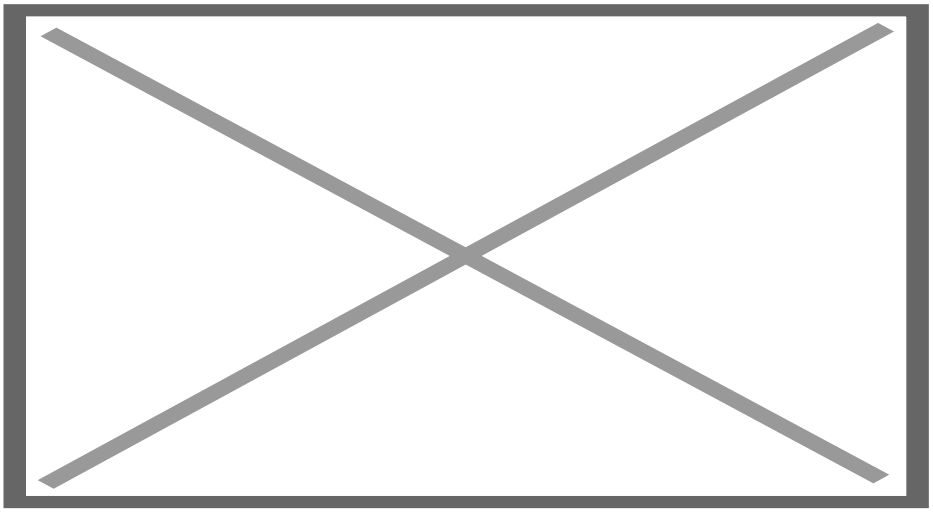
Télécharger la fiche détaillée
Je candidate











Informations

- Présentation
- Admission
- Programme

Présentation

Compétences

Assimiler et replacer dans le contexte juridique, technique, social et économique les règles juridiques applicables à l'élaboration, la production et l'usage des bien et services innovants.

Objectifs pédagogiques de la formation

L'objectif du Master 2 Droit de l'innovation et propriété industrielle (M2 DIPI) est double. Le premier objectif poursuivi a trait à l’acquisition des connaissances spécialisées nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle tournée vers l’innovation et la propriété industrielle, en phase avec la place éminente occupée par les sciences dures au sein du périmètre de l’Université Paris Saclay. A l'issue de la formation, les étudiants doivent disposer :

- de l’ensemble des connaissances théoriques en droit de la propriété industrielle (droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit des marques…) et, plus largement, en droit des technologies et de la valorisation des actifs immatériels de l’entreprise (droit de la concurrence, droit des affaires, droit des télécommunications) ;
- de connaissances dans les matières techniques, avec une formation pointue en informatique, réseaux et techniques numériques, afin de conférer aux étudiants une compréhension et une maîtrise des outils comme des principes (formation appliquée à l’informatique, connaissance des réseaux…) ;

La formation poursuit un second objectif consistant à conférer à l’étudiant la maîtrise des compétences indispensables à l’exercice de sa future profession.

A cet égard, l’intervention de professionnels au sein de la formation et le stage obligatoire de 6 mois à compter du 1er avril (possiblement réduit à 3 mois dans certaines conditions) garantissent une familiarité de l’étudiant avec la technique contractuelle utilisée en droit de la propriété industrielle, de même que dans le secteur du digital.

Les étudiants apprennent également à élaborer des stratégies de propriété intellectuelle, en intégrant dans leur réflexion le coût et la dimension internationale de la protection recherchée : à cette fin la formation est partenaire des pricipaux offices de propriété industrielle, l'INPI en France, mais aussi l'office de l'Union européenne (EUIPO) ou l'Office Européen des Brevets.

Par ailleurs, la capacité de recherche de l’étudiant se trouve également mise à l’épreuve grâce à la rédaction d’un rapport de recherche.

Enfin, les étudiants bénéficient de cours d’anglais juridique spécialisé, leur permettant de se familiariser avec la terminologie propre à ce champ disciplinaire.

Agenda

Début de la formation (date indicative)
13/09/2026
Fin de la formation (date indicative)
28/09/2026
Admission

Voie d’accès

Droit

Capacité d’accueil

Places

20

Public visé et prérequis

Le M2 Droit de l'Innovation et Propriété Industrielle (DIPI) s'insère dans l'offre de formation de la mention Droit de la propriété intellectuelle et Droit du numérique. A cet égard, le M1 de la mention(formation pré-spécialisée) constitue un tremplin vers le parcours DIPI. Cependant, les étudiants issus d'autres mentions (Droit privé, Droit des affaires notamment) peuvent naturellement prétendre à l'admission. Compte tenu de son caractère unique en France, il peut aussi légitimement attirer des étudiants français et étranger d'autres horizons. Outre la qualité du dossier académique, la sélection tient compte de la motivation pour la spécialité qui peut se démontre à travers une connaissance de la propriété intellectuelle et une appétence particulière pour les technologies.

Période(s) de candidature

Plateforme Inception

Du 15/05/2026 au 15/06/2026

Pièces justificatives

Obligatoires

Lettre de motivation.

Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.

2nde lettre de motivation.

Fiche de synthèse M2.

Curriculum Vitae.

Facultatives

Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).

Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.

Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l'étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l'étranger.

Programme

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Droit national et international des dessins et modèles et des signes distinctifs	6	Semestre 1	25								

Charger le détail

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Droit national et international des brevets : brevetabilité, procédures, biotechnologie et numérique	8	Semestre 1	45								
Charger le détail											
Droit des données personnelles et protection de la vie privée	4	Semestre 2	20								
Charger le détail											
Droit des télécommunications	4	Semestre 2	20								
Charger le détail											

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Connaissance des systèmes d'information et des réseaux	4	Semestre 1									
Charger le détail											
Economie de la propriété intellectuelle	4	Semestre 1	20								
Charger le détail											

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Séminaires d'actualité internationale / cycle de conférences	1	Semestre 2		30							
Charger le détail											
Pratique de l'anglais en IP/IT	3	Semestre 1		30							
Charger le détail											

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Droit de la concurrence et propriété intellectuelle	4	Semestre 2	20								
Charger le détail											
Stratégie, licensing et défense des titres	5	Semestre 2	20								
Charger le détail											

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
3 UEs au choix											
Pratique contractuelle des systèmes informatiques Charger le détail	4	Semestre 2	20								
Nouvelles techniques et droit des obligations Charger le détail	4	Semestre 1									
Procédures judiciaires, contentieux et propriété intellectuelle Charger le détail	4	Semestre 1									
Approche de l'élaboration et du fonctionnement des logiciels Charger le détail	4	Semestre 2	20								
Cybercriminalité Charger le détail	4	Semestre 1	20								
Droit social et TIC Charger le détail	4	Semestre 2									
Principes et fondements de la propriété industrielle Charger le détail	4	Semestre 1									

Matières	ECTS	Semestre	Cours	TD	TP	Cours-TD	Cours-TP	TD-TP	A distance	Projet	Tutorat
Pratique professionnelle et recherche scientifique Charger le détail	4	Semestre 2									
Projets tutorés / clinique IP/IT Charger le détail	1	Semestre 1									

Lieu(x) d'enseignement

COURBEVOIE
SCEAUX

Contact(s)

- **Antoine Latreille**

http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/droit-de-la-propriete-intellectuelle-du-numerique-et-de-lespace-0/m2-droit-de-linnovation-et-propriete-industrielle